

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-113085

(P2011-113085A)

(43) 公開日 平成23年6月9日(2011.6.9)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G02F 1/1335 (2006.01)	G02F 1/1335	2H042
G02F 1/1339 (2006.01)	G02F 1/1339 500	2H048
G02F 1/1368 (2006.01)	G02F 1/1368	2H092
G02B 5/00 (2006.01)	G02B 5/00 B	2H189
G02B 5/20 (2006.01)	G02B 5/20 101	2H191
審査請求 未請求 請求項の数 25 OL (全 16 頁)		

(21) 出願番号 特願2010-173834 (P2010-173834)
(22) 出願日 平成22年8月2日 (2010.8.2)
(31) 優先権主張番号 10-2009-0113477
(32) 優先日 平成21年11月23日 (2009.11.23)
(33) 優先権主張国 韓国 (KR)

(71) 出願人 390019839
三星電子株式会社
Samsung Electronics
Co., Ltd.
大韓民国京畿道水原市靈通区梅灘洞416
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea
(74) 代理人 110000408
特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
(72) 発明者 張 善 榮
大韓民国 京畿道 富川市 梧亭区 達宗
2洞 ヨンファアパートメント101棟5
01号

最終頁に続く

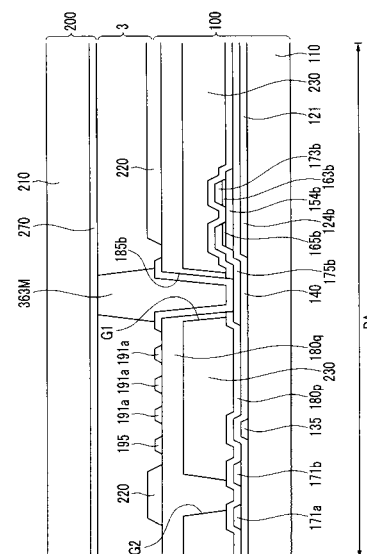
(54) 【発明の名称】 液晶ディスプレイ

(57) 【要約】

【課題】 スペーサと同時に形成された非表示領域の遮光部が光漏れを遮断する機能を十分に果たす液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 画面表示領域と非表示領域と、第1基板及び前記第1基板と対向する第2基板と、第1開口部を含む有機膜と、前記第1開口部の中に配置し、前記第1基板と前記第2基板の間を維持するスペーサと、前記非表示領域に配置する第1遮光部とを含み、前記スペーサと前記第1遮光部は同じ物質を含むことを特徴とする。

【選択図】 図4



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

表示領域と非表示領域と、
第 1 基板及び前記第 1 基板と対向する第 2 基板と、
第 1 開口部を含む有機膜と、
前記第 1 開口部の中に配置され、前記第 1 基板と前記第 2 基板の間の間隔が維持される
スペーサと、
前記非表示領域に配置される第 1 遮光部と、を含み、
前記スペーサと前記第 1 遮光部とは同じ物質を含むことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】

前記第 1 基板上に配置されるゲート線と、
前記ゲート線上に配置されるゲート絶縁膜と、
前記ゲート絶縁膜上に配置されるデータ線と、
前記有機膜上に配置される画素電極と、をさらに含み、
前記有機膜は前記データ線上に配置されることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示
装置。

【請求項 3】

前記第 1 遮光部の厚さは $4\ \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする請求項 2 に記載の液晶表示
装置。

【請求項 4】

前記スペーサの厚さはセルギャップの高さより大きいことを特徴とする請求項 3 に記載
の液晶表示装置。

【請求項 5】

前記スペーサの厚さは前記セルギャップの高さより $1.0\ \mu\text{m}$ 以上大きいことを特徴と
する請求項 4 に記載の液晶表示装置。

【請求項 6】

前記スペーサの厚さは $5.0\ \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする請求項 5 に記載の液晶表
示装置。

【請求項 7】

前記第 1 遮光部の厚さは前記スペーサの厚さより $1\ \mu\text{m}$ 以上薄いことを特徴とする請求
項 6 に記載の液晶表示装置。

【請求項 8】

前記スペーサの幅は、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下
端部へ行くほど小さくなることを特徴とする請求項 7 に記載の液晶表示装置。

【請求項 9】

前記スペーサの厚さはセルギャップの高さより大きいことを特徴とする請求項 2 に記載
の液晶表示装置。

【請求項 10】

前記スペーサの厚さはセルギャップの高さより $1.0\ \mu\text{m}$ 以上大きいことを特徴とする
請求項 9 に記載の液晶表示装置。

【請求項 11】

前記スペーサの幅は、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下
端部へ行くほど小さくなることを特徴とする請求項 10 に記載の液晶表示装置。

【請求項 12】

前記スペーサの幅は、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下
端部へ行くほど小さくなることを特徴とする請求項 2 に記載の液晶表示装置。

【請求項 13】

前記第 1 遮光部の厚さは $4\ \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示
装置。

【請求項 14】

前記スペーサの厚さはセルギャップの高さより大きいことを特徴とする請求項 13 に記載の液晶表示装置。

【請求項 15】

前記スペーサの厚さはセルギャップの高さより $1.0\ \mu\text{m}$ 以上大きいことを特徴とする請求項 14 に記載の液晶表示装置。

【請求項 16】

前記スペーサの幅は、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下端部へ行くほど小さくなることを特徴とする請求項 15 に記載の液晶表示装置。

【請求項 17】

前記スペーサの厚さはセルギャップの高さより大きいことを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 18】

前記スペーサの厚さはセルギャップの高さより $1.0\ \mu\text{m}$ 以上大きいことを特徴とする請求項 17 に記載の液晶表示装置。

【請求項 19】

前記スペーサの幅は、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下端部へ行くほど小さくなることを特徴とする請求項 18 に記載の液晶表示装置。

【請求項 20】

前記スペーサの幅は、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下端部へ行くほど小さくなることを特徴とする請求項 17 に記載の液晶表示装置。

【請求項 21】

前記スペーサの幅は、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下端部へ行くほど幅が小さくなることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 22】

画面表示領域と非表示領域を含む第 1 基板、及び前記第 1 基板と対向する第 2 基板を準備し、

前記第 1 基板上に第 1 開口部を有する有機膜を形成し、

前記第 1 開口部の中に配置し、前記第 1 基板と前記第 2 基板の間の間隔を維持するスペーサを形成し、

前記非表示領域に配置する第 1 遮光部を形成し、

前記スペーサと前記第 1 遮光部は同時に形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 23】

前記第 1 遮光部と前記スペーサとを形成することは、半透過マスクを使用して、前記第 1 遮光部の厚さを前記スペーサの厚さより低くする露光工程を含むことを特徴とする請求項 22 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 24】

前記スペーサは、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下端部へ行くほど幅が小さくなるように形成することを特徴とする請求項 23 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 25】

前記スペーサは、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下端部へ行くほど幅が小さくなるように形成する、請求項 22 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶ディスプレイに関する。

【背景技術】

【0002】

10

20

30

40

50

液晶ディスプレイ (liquid crystal display: LCD) は、現在最も広く使用されているフラットパネルディスプレイ (flat panel display: FPD) のうちのひとつであって、電極が形成されている二枚のディスプレイパネルとその間に挿入されている液晶層からなり、電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配列させることによって、透過する光の量を調節するディスプレイパネルである。

【0003】

広く使用されている液晶表示装置は電場生成電極 (field generating electrode) が二つのディスプレイパネルに各々備えられている構造である。この中でも、一つのディスプレイパネル (以下、「薄膜アレイパネル」という) には複数の薄膜トランジスタと画素電極が行列状に配列されており、他のディスプレイパネル (以下、「共通電極パネル」という) には赤色、緑色、及び青色の色フィルタが形成されており、その全面を一つの共通電極が覆っている構造が主流である。

10

【0004】

しかし、このような液晶ディスプレイパネルは、画素電極とカラーフィルタが異なるディスプレイパネルに形成されるため、画素電極とカラーフィルタの間で正確な整列 (align) が難しく整列誤差が発生する恐れがある。これを解決するため、カラーフィルタと画素電極を同一のディスプレイパネルに形成する構造であるアレイ状カラーフィルタ (color filter on array: COA) が提案されている。

【0005】

また、薄膜トランジスタディスプレイパネルと共通電極ディスプレイパネルとの接続マージンを考慮すれば、ブラックマトリックスのような遮光部を設定された大きさより大きく製作してもよい。しかし、この場合、増加されたブラックマトリックスの大きさによって開口率が低下する恐れがあるため、ブラックマトリックスを薄膜トランジスタディスプレイパネルに形成してもよい。

20

【0006】

二つのディスプレイパネルの間の液晶層の間隔をセルギャップといい、セルギャップは、応答速度、コントラスト比、視野角、輝度均一性など液晶ディスプレイパネルの全般的な動作特性に影響を与える。仮に、セルギャップが一定の間隔を有していなければ、画面全体にかけて均一な映像が表示されることができず、画質不良を招くようになる。したがって、基板上の全領域にわたって均一なセルギャップを維持するために、二つの基板のうちの一方には複数のスペーサを形成してもよい。

30

【0007】

ブラックマトリックスを含む遮光部は、画素の境界部分と表示領域の周りに形成される非表示領域の部分で光漏れを遮断する機能がある。特に、製造工程の単純化などのためにスペーサと遮光部を同時に形成してもよい。しかし、スペーサの高さを小さくする場合には、十分な光学濃度 (Optical Density: OD) を有する遮光部を形成するのが難しいため、非表示領域で光漏れが発生する恐れがある。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、スペーサと同時に形成された非表示領域の遮光部が光漏れを遮断する機能を十分に果たす液晶表示装置を提供することにある。

40

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明の一実施形態に係る液晶表示装置は、画面表示領域と非表示領域と、第1基板及び前記第1基板と対向される第2基板と、第1開口部を含む有機膜と、前記第1開口部の中に配置され、前記第1基板と前記第2基板の間隔が維持されるスペーサと、前記非表示領域に配置される第1遮光部とを含み、前記スペーサと前記第1遮光部は同じ物質を含むことを特徴とする。

【0010】

50

前記第1基板上に配置されるゲート線と、前記ゲート線上に配置されるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に配置されるデータ線と、前記有機膜の上に配置される画素電極とをさらに含み、前記有機膜は前記データ線上に配置してもよい。

【0011】

前記第1遮光部の厚さは4 μm 以上であってもよい。

【0012】

前記スペーサの厚さはセルギャップの高さより大きくてもよい。

【0013】

前記スペーサの厚さはセルギャップの高さより1.0 μm 以上大きくてもよい。

【0014】

前記スペーサの厚さは5.0 μm 以上であってもよい。

【0015】

前記第1遮光部の厚さは前記スペーサの厚さより1 μm 以上薄くてもよい。

【0016】

前記スペーサは、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下端部へ行くほど幅が小さくてもよい。

【0017】

本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法は、画面表示領域と非表示領域を含む第1基板、及び前記第1基板と対向する第2基板を準備し、前記第1基板上に第1開口部を有する有機膜を形成し、前記第1開口部の中に配置し、前記第1基板と前記第2基板の間の間隔を維持するスペーサを形成し、前記非表示領域に配置する第1遮光部を形成し、前記スペーサと前記第1遮光部は同時に形成することを特徴とする。

【0018】

前記第1遮光部と前記スペーサを形成することは、半透過マスクを使用して、前記第1遮光部の厚さを前記スペーサの厚さより低くする露光段階を含んでもよい。

【0019】

前記スペーサは、前記スペーサの中央部に対比して、前記スペーサの上端部及び下端部へ行くほど幅が小さくなるように形成してもよい。

【発明の効果】

【0020】

本発明によれば、非表示領域の遮光部が所望の水準の光学濃度を有するようになり、セルギャップを維持すると同時に非表示領域で光漏れを遮断する液晶表示装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示す配置図である。

【図2】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の一つの画素に対する等価回路図である。

【図3】図1のA領域を示す配置図である。

【図4】図3のI V - I V ' 線に沿って切断した断面図である。

【図5】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の図1のA領域を示す配置図である。

【図6】図5のV I - V I ' 線に沿って切断した断面図である。

【図7】図1のB領域を示す配置図である。

【図8】図7のX - X ' 線とX - X ' ' 線、及び図3のY - Y ' 線に沿って切断した断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0022】

添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施形態について本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明はここで説明される実施形態に限定されず、他の形態に具体化されることもできる。本

10

20

30

40

50

発明は多様に相異なる形態で実現でき、ここに説明する実施形態に限定されない。ここで紹介される実施形態は、開示された内容が明確でかつ完全になりえるように、そして当業者に本発明の思想が十分に伝えられるようにするためのものである。

【0023】

図面において、層及び領域の厚さは明確に表現できるように誇張して示した。また、層が他の層または基板の「上に」または「接続される」とする場合、それは他の層または基板の上に直接形成または接続される、またはそれらの間に第3の層が介されることもできる。明細書全体にわたって同一な参照番号で表示された部分は同一な構成要素を意味する。

【0024】

図1は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示した配置図である。図2は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の一つの画素に対する等価回路図である。

【0025】

図1及び図2を参照すれば、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置は、液晶パネルアセンブリ (liquid crystal panel assembly) 300、及びこれに接続されているゲート駆動部400とデータ駆動部500、データ駆動部500に接続された階調電圧生成部 (図示せず)、液晶パネルアセンブリ300に光を照射する光源部 (図示せず)、光源ユニット (図示せず) を制御する光源駆動部 (図示せず)、及びこれらを制御する信号制御部 (signal controller、図示せず) を含む。

【0026】

ゲート駆動部400またはデータ駆動部500は、液晶パネルアセンブリ300の下部ディスプレイパネル100の上に形成してもよく、また、別の集積回路 (integrated circuit: IC) チップの形状に独立して形成してもよい。

【0027】

液晶パネルアセンブリ300は、下部ディスプレイパネル100及び上部ディスプレイパネル200とその間に配置される液晶層3を含む。図1に示すように、液晶パネルアセンブリ300は、行方向に延在した複数のゲート線121、列方向に延在した複数のデータ線171、このゲート線121とデータ線171に接続されており、行列状に配列された複数の画素 (pixel) を含む。また、液晶パネルアセンブリ300の外郭部には封止剤310が形成され、封止剤310は液晶層3の液晶分子を密封させる。

【0028】

液晶層3は、正 (+) または負 (-) の誘電率異方性を有してもよく、液晶層3の液晶分子は電場がない状態で、その長軸が二つのディスプレイパネル100、200の表面に対してほとんど水平または垂直を成すように配向されてもよい。

【0029】

ディスプレイパネル100、200の内側面には配向膜 (alignment layer、図示せず) を形成してもよく、配向膜は垂直配向膜であってもよい。ディスプレイパネル100、200の外側面には偏光板 (図示せず) を備えてもよい。

【0030】

図2を参照すれば、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置は、複数のゲート線GL、複数の対のデータ線DL a、DL b、及び複数の蓄積電極線SLを含む信号線と、これに接続された複数の画素PXを含む。

【0031】

各画素PXは一对の副画素PX a、PX bを含み、副画素PX a、PX bはスイッチング素子Q a、Q bと液晶キャパシタCl c a、Cl c b、及び蓄積容量 (storage capacitor) C s t a、C s t bを含む。

【0032】

スイッチング素子Q a、Q bは下部ディスプレイパネル100に備えられている薄膜トランジスタなどの三端子素子として、その制御端子はゲート線GLに接続されており、入

10

20

30

40

50

力端子はデータ線DL a、DL bに接続されており、出力端子は液晶キャパシタCl c a、Cl c b及び蓄積容量C s t a、C s t bに接続されている。

【0033】

液晶キャパシタCl c a、Cl c bは、副画素電極191 a、191 bと共通電極270を二つの端子にし、二つの端子の間の液晶層3の部分を誘電体にして形成される。

【0034】

液晶キャパシタCl c a、Cl c bの補助的な役割を果たす蓄積容量C s t a、C s t bは、下部ディスプレイパネル100に備えられた蓄積電極線SLと副画素電極191 a、191 bが絶縁体を隔てて重なり、蓄積電極線SLには共通電圧V c o mなどの定められた電圧が印加される。

10

【0035】

二つの液晶キャパシタCl c a、Cl c bに蓄積される電圧は、互いに少しの差異が生じるように設定されている。例えば、液晶キャパシタCl c aに印加されるデータ電圧が液晶キャパシタCl c bに印加されるデータ電圧に比べて常に低いか、または高く設定する。このように二つの液晶キャパシタCl c a、Cl c bの電圧を適切に調節すれば、側面から眺める映像も正面から眺める映像のように最大限近づけて、液晶表示装置の側面視認性を向上する。

【0036】

次に、図3乃至図6を参照して、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置についてより詳細に説明する。

20

【0037】

図3は、図1のA領域を示す配置図である。図4は、図3のI V - I V '線に沿って切断した断面図である。

【0038】

図3及び図4を参照すれば、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置は、互いに対向する下部ディスプレイパネル100と上部ディスプレイパネル200、及びこれら二つのディスプレイパネル100、200の間に配置されている液晶層3を含む。

【0039】

まず、下部ディスプレイパネル100について説明する。

【0040】

絶縁基板110の上に複数のゲート線(g a t e l i n e)121及び複数の蓄積電極線(s t o r a g e e l e c t r o d e l i n e)131、135が形成されている。

30

【0041】

ゲート線121はゲート信号を伝達し、横方向に伸びている。各ゲート線121は、上に突出した複数の第1及び第2ゲート電極(g a t e e l e c t r o d e)124 a、124 bを含む。

【0042】

蓄積電極線は、ゲート線121と実質的に並んで伸びた幹線(s t e m)131とこれから伸び出した複数の蓄積電極135を含む。

40

【0043】

蓄積電極線131、135の形状及び配置は多様な形態に変更してもよい。

【0044】

ゲート線121及び蓄積電極線131、135の上にはゲート絶縁膜(g a t e i n s u l a t i n g l a y e r)140が形成されており、ゲート絶縁膜140の上には、アモルファスシリコンまたは結晶シリコンなどからなる複数の半導体154 a、154 bが形成されている。

【0045】

半導体154 a、154 bの上には、各々複数の対のオーミックコンタクト部(o h m i c c o n t a c t)163 b、165 bが形成されており、オーミックコンタクト部

50

163b、165bはシリサイド (s i l i c i d e) またはn型不純物が高濃度にドーピングされているn⁺水素化アモルファスシリコンなどの物質から形成されることができる。

【0046】

オーミックコンタクト部163b、165b及びゲート絶縁膜140の上には、複数の対のデータ線 (d a t a l i n e) 171a、171bと複数の対の第1及び第2ドレイン電極 (d r a i n e l e c t r o d e) 175a、175bが形成されている。

【0047】

データ線171a、171bはデータ信号を伝達し、主に縦方向に伸びてゲート線121及び蓄積電極線の幹線131と交差する。データ線171a、171bは第1、第2ゲート電極124a、124bに向かって伸びて、U字型に曲がった第1及び第2ソース電極 (s o u r c e e l e c t r o d e) 173a、173bを含み、第1及び第2ソース電極173a、173bは、第1、第2ゲート電極124a、124bを中心に第1及び第2ドレイン電極175a、175bと対向する。

【0048】

第1及び第2ドレイン電極175a、175bは、各々、第1及び第2ソース電極173a、173bによって一部囲まれた一側末端からの上に伸びており、反対側末端は、他の層との接続のためにその面積が広くてもよい。

【0049】

しかしながら、第1及び第2ドレイン電極175a、175bを始めとしたデータ線171a、171bの形状及び配置は多様な形態に変更してもよい。

【0050】

第1及び第2ゲート電極124a、124b、第1及び第2ソース電極173a、173b、及び第1及び第2ドレイン電極175a、175bは、第1及び第2半導体154a、154bと共に第1及び第2薄膜トランジスタ (t h i n f i l m t r a n s i s t o r : T F T) Qa、Qbを構成し、第1及び第2薄膜トランジスタQa、Qbのチャネル (c h a n n e l) は、第1及び第2ソース電極173a、173bと第1及び第2ドレイン電極175a、175bの間の第1及び第2半導体154a、154bに形成される。

【0051】

オーミックコンタクト部163b、165bはその下の半導体154a、154bとその上のデータ線171a、171b、ドレイン電極175a、175bの間に存在し、それらの間の接触抵抗を低くする。半導体154a、154bには、ソース電極173a、173bとドレイン電極175a、175bの間を始めとして、データ線171a、171b及びドレイン電極175a、175bで遮らずに露出された部分が存在する。

【0052】

データ線171a、171b、ドレイン電極175a、175b、及び露出された半導体154a、154b部分の上には、窒化シリコンまたは酸化シリコンなどを用いた下部保護膜180pが形成されている。

【0053】

下部保護膜180pの上には、リソグラフィ工程で形成されたカラーフィルタ230が形成されている。カラーフィルタ230は、ゲート線121とデータ線171a、171bが交差して定義される画素領域に形成してもよく、各カラーフィルタ230は、赤色、緑色、及び青色の三原色 (p r i m a r y c o l o r) のうち一つを表示してもよい。カラーフィルタ230の左右境界はデータ線171a、171bの上に配置し、データ線171a、171bに沿って縦に長く伸びることができる。この場合、カラーフィルタ230は帯状であってもよい。同一色のカラーフィルタ230は隣接しなくてもよい。

【0054】

カラーフィルタ230は、感光性有機組成物に色を実現するための顔料が含まれている構造を有してもよい。例えば、カラーフィルタ230は、感光性有機組成物に赤色、緑色

10

20

30

40

50

または青色の顔料が各々含まれている赤色、緑色、及び青色カラーフィルタを含んでもよい。

【0055】

特に、カラーフィルタ230は、開口部G1と溝(groove)G2を有してもよい。開口部G1は、第1及び第2ドレイン電極175a、175bと画素電極191が接触する領域で下部保護膜180pを露出する。溝G2は、隣接する画素領域の間に互いに隣接したデータ線171a、171bの間に形成されている。他の実施形態では、隣接する画素領域の間に互いに隣接したデータ線171a、171bの間に互いに異なる色を表示するカラーフィルタ230が重なっており、溝G2が形成されない。

【0056】

下部保護膜180p及びカラーフィルタ230の上には、有機物質または無機物質から形成された上部保護膜180qが形成されている。上部保護膜180qは、カラーフィルタ230を保護すると同時に下端に形成された層を平坦化させる役割を果たす。

【0057】

下部保護膜180pは、カラーフィルタ230の顔料が露出された半導体154a、154b部分へ流入するのを防止してもよい。

【0058】

上部保護膜180qは、ドレイン電極175a、175bを露出するコンタクトホール185a、185bを有する。コンタクトホール185a、185bは、カラーフィルタ230が有する開口部G1に接続されて重なっている。

【0059】

上部保護膜180qの上に複数の画素電極(pixel electrode)191が形成されている。画素電極191はITO(Indium Tin Oxide)またはIZO(Indium Zinc Oxide)などの透明な導電物質から形成してもよい。画素電極191はギャップ91によって互いに分離されている第1及び第2副画素電極191a、191bを含む。第2副画素電極191bは、データ線171に沿って伸びた一对のブランチ(branch)195を含む。ブランチ195は、第1副画素電極191aとデータ線171a、171bの間に配置し、第1副画素電極191aの下端で接続される。第1及び第2副画素電極191a、191bは、コンタクトホール185a、185bを介して、第1及び第2ドレイン電極175a、175bと電氣的に接続されており、第1及び第2ドレイン電極175a、175bからデータ電圧を印加する。

【0060】

上部保護膜180qの上に遮光部220、画素電極191の上にメインスペーサ363Mが形成されている。遮光部220は、画素領域の境界と第1及び第2薄膜トランジスタQa、Qbに対応する部分に形成する。しかし、画素電極191とドレイン電極175a、175bが接触するコンタクトホール185a、185bには、遮光部220でないメインスペーサ363Mを形成してもよい。

【0061】

メインスペーサ363Mはコンタクトホール185a、185bに接触し、上部ディスプレイパネル200に向かって突出している。メインスペーサ363Mは上部ディスプレイパネル200と下部ディスプレイパネル100の間の間隔を維持する役割を果たす。メインスペーサ363Mは上部ディスプレイパネル200と接触してもよい。

【0062】

遮光部220とメインスペーサ363Mは同時に形成してもよく、着色有機膜のような物質で形成してもよい。

【0063】

メインスペーサ363Mの厚さは、液晶層3の間隔に対応するセルギャップの高さより大きくてもよく、メインスペーサ363Mの厚さがセルギャップの高さより1µm以上大きくてもよい。

【0064】

具体的に、液晶層 3 の間隔に相当するセルギャップの高さが $3.6 \mu\text{m}$ であり、コンタクトホール 185a、185b の面積が $22 \mu\text{m} \times 22 \mu\text{m}$ とする場合、セルギャップの高さを維持するためのメインスペーサ 363M の厚さは $5.0 \mu\text{m}$ 以上に形成してもよい。

【0065】

遮光部 220 の高さはメインスペーサ 363M より低く形成してもよい。

【0066】

上部保護膜 180q が有するコンタクトホール 185a、185b は、下へ行くほど幅が狭くなるスロープであってもよい。そのために、コンタクトホール 185a、185b の中に形成されたメインスペーサ 363M の幅は、メインスペーサ 363M の中央部分に比べて、コンタクトホール 185a、185b の形状に沿ってメインスペーサ 363M の下端部に近いくほど狭くなる。その反面、上部保護膜 180q の上に形成されたメインスペーサ 363M の幅は、メインスペーサ 363M の中央部分に比べて、メインスペーサ 363M の上端部へ行くほど狭くなるように形成してもよい。

【0067】

本発明の実施形態に係るメインスペーサ 363M はコンタクトホール 185a、185b の中を満たしながら形成されるので、外部から力を受けた場合にその力を分散する面積が広く、スミア (smea r) 不良を改善してもよい。スミア不良とは、外部の圧力によってスペーサの弾性が損傷することをいう。

【0068】

次に、上部ディスプレイパネル 200 について説明する。

【0069】

上部ディスプレイパネル 200 において透明な絶縁基板 210 の上に共通電極 270 が形成されており、共通電極 270 の上に配向膜 (図示せず) が形成されている。

【0070】

図 5 は、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の図 1 の A 領域を示す配置図である。図 6 は、図 5 の V I - V I ' 線に沿って切断した断面図である。

【0071】

図 5 及び図 6 に示した本実施形態は、図 3 及び図 4 に示した実施形態と大部分の構成が同一である。しかしながら、図 5 及び図 6 に示した本実施形態に係る液晶表示装置は、ゲート線 121 の上に形成された補助スペーサ (a s s i s t a n c e s p a c e r) 363S をさらに含む。

【0072】

補助スペーサ 363S はメインスペーサ 363M と共に形成してもよく、メインスペーサ 363M より上部表示板 200 から遠く離れている。しかし、遮光部 220 より上部表示板 200 との距離がより近くに形成してもよい。補助スペーサ 363S は、メインスペーサ 363M と共にセルギャップの高さを維持する機能がある。

【0073】

図 7 は、図 1 の B 領域を示す配置図である。図 8 は、図 7 の X - X ' 線と X ' - X ' ' 線、及び図 3 の Y - Y ' 線に沿って切断した断面図である。

【0074】

図 7 を参照すれば、コンタクト補助部 81 は、コンタクトホール 181 を介してゲート線 121 の端部 129 と各々接続される。コンタクト補助部 81 は、ゲート線 121 の端部 129 と外部装置との接着性を補完し、これらを保護する。データ線 171 の場合も同様である。図示してはいないが、データ線 171 の端部はゲート線 121 の端部 129 と類似の配置 (c o n f i g u r a t i o n) を有してもよく、コンタクト補助部がデータ線 171 の端部に接続してもよい。

【0075】

液晶表示装置の表示領域 DA は実際のイメージを出力する領域であり、非表示領域 PA には遮光部 221 が形成されている。非表示領域 PA の遮光部 221 は上部保護膜 180

10

20

30

40

50

qの上に形成されている。図8において、遮光部221は封止剤310の内側に形成されているが、封止剤310の下端または封止剤310の外側部分に形成してもよい。

【0076】

液晶表示装置の非表示領域PAの左右部分には、蓄積電極線131がゲート線121と同一層にほぼ行方向に延在されている。蓄積電極線131は外郭蓄積電極(outer storage electrode)138を含む。外郭蓄積電極138はほぼ正形状または長形状であってもよい。

【0077】

液晶表示装置の非表示領域(PA)の左右部分には、蓄積電極線接続部174がデータ線171と同一層にほぼ列方向に多数延在している。

【0078】

透明コネクタ192は、蓄積電極線接続部174と外郭蓄積電極138とを電氣的に接続している。透明コネクタ192と蓄積電極線接続部174の接続部位にはコンタクトホール183bが形成されており、透明コネクタ192と外郭蓄積電極138の接続部位にもコンタクトホール183aが形成されている。しかしながら、外郭蓄積電極138と蓄積電極線接続部174は省略してもよい。

【0079】

液晶表示装置の非表示領域(PA)の左右部分には、ゲート線121に接続されているゲート駆動部400が形成されている。また、ゲート駆動部400は、データ信号線410、ゲート信号線420を含み、これらは透明コネクタ192を介して電氣的に接続されている。ゲート駆動部400のゲート信号線420はゲート線121と同一層に形成されており、ゲート駆動部400のデータ信号線410はデータ線171と同一層に形成されている。この時、透明コネクタ192とゲート駆動部400のデータ信号線410の接続部位には第1コンタクトホール183bが形成されており、透明コネクタ192とゲート駆動部400のゲート信号線420の接続部位にも第1コンタクトホール183aが形成されている。しかし、ゲート駆動部400は下部ディスプレイパネル100の上に形成されず、別の集積回路チップに形成してもよく、この場合、透明コネクタ192とゲート駆動部400のデータ信号線410またはゲート信号線420が接触する第1コンタクトホール183a、183bは存在しない。

【0080】

以下、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の非表示領域(PA)における特徴、及び表示領域(DA)と関連性のある内容について説明する。

【0081】

ここで、非表示領域(PA)に形成された遮光部221を第1遮光部221、表示領域(DA)に形成された遮光部220を第2遮光部220と称して説明する。

【0082】

第1遮光部221は、非表示領域(PA)の絶縁基板110の上で光漏れが起こり得る部分を全て覆ってもよい。第1遮光部221は、表示領域(DA)の第2遮光部220及びメインスペーサ363Mと同時に形成されることができる。また、第1遮光部221は、表示領域(DA)の第2遮光部220及びメインスペーサ363Mと同一物質を用いて形成してもよい。

【0083】

第1遮光部221は着色有機膜を用いて形成してもよく、光学濃度(optical density)が4~5になるように形成する。第1遮光部221の光学濃度が4以上である場合にのみ光漏れを実質的に防止してもよい。第1遮光部221は、メインスペーサ363Mより上部ディスプレイパネル200から遠く離れている。この時、第1遮光部221の厚さはメインスペーサ363Mの厚さより1μm以上薄くてもよい。

【0084】

本発明の実施形態によれば、表示領域(DA)のメインスペーサ363Mを画素電極191とドレイン電極175a、175bが接触するコンタクトホール185a、185b

10

20

30

40

50

に形成するので、ほぼ $3.6\ \mu\text{m}$ 程度の低いセルギャップの高さを維持しつつ $5.0\ \mu\text{m}$ 以上のメインスペーサ 363M を形成してもよい。

【0085】

コンタクトホール 185a、185b などの有機膜または無機膜が除去された部分にメインスペーサ 363M を配置して、メインスペーサ 363M と非表示領域 (PA) に形成される第 1 遮光部 221 のコーティングの際にそのコーティング厚さを共に大きくすることができるので、第 1 遮光部 221 の厚さを増加してもよい。

【0086】

メインスペーサ 363M を $3.6\ \mu\text{m}$ の高さに形成するとしても、非表示領域 (PA) の第 1 遮光部 221 の高さを $4.0\ \mu\text{m}$ 以上に形成することができるので、光学濃度は 4 以上になる。したがって、本発明の実施形態に係る第 1 遮光部 221 は光漏れを遮断する。

【0087】

次に、本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法について、図 7 及び図 8 を参照して説明する。

【0088】

画面表示領域 DA と非表示領域 PA を含む絶縁基板 110 の上に、ゲート電極 124b、ソース電極 173b、ドレイン電極 175b、及び半導体 154b を含む薄膜トランジスタ Qb を形成する。

【0089】

薄膜トランジスタ Qb の上に窒化シリコンまたは酸化シリコンなどから形成された下部保護膜 180p を形成し、その上に、リソグラフィ工程で開口部 G1 と溝 G2 を有するカラーフィルタ 230 を形成する。

【0090】

下部保護膜 180p 及びカラーフィルタ 230 の上に、ドレイン電極 175b を露出するコンタクトホール 185b を有する上部保護膜 180q を形成する。

【0091】

上部保護膜 180q の上に非表示領域 (PA) の第 1 遮光部 221、表示領域 (DA) の第 2 遮光部 220、画素電極 191 の上にメインスペーサ 363M を形成する。メインスペーサ 363M は、上部ディスプレイパネル 200 と下部ディスプレイパネル 100 の間の間隔を維持する機能がある。

【0092】

第 1 遮光部 221 は、表示領域 (DA) の第 2 遮光部 220 及びメインスペーサ 363M と同時に形成してもよい。ここで、半透過マスクを使用して、第 1 遮光部 221 の厚さをメインスペーサ 363M の厚さより薄くするための露光段階を行うことができる。

【0093】

また、メインスペーサ 363M は、メインスペーサ 363M の中央部分に比べてメインスペーサ 363M の上端部及び下端部に近づくほど幅が狭くなるように形成してもよい。

【0094】

その後、絶縁基板 210 の上に共通電極 270 が形成されている上部ディスプレイパネル 200 を、下部ディスプレイパネル 100 と結合する。

【0095】

以上、本発明の望ましい実施例について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定されるわけではなく、特許請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者の多様な変形及び改良形態もまた本発明の権利範囲に属する。

【符号の説明】

【0096】

3 液晶層

81 コンタクト補助部

91 ギャップ

10

20

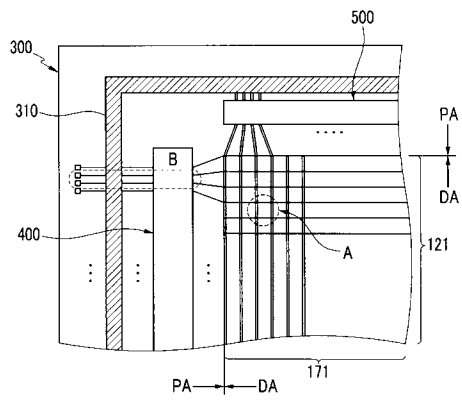
30

40

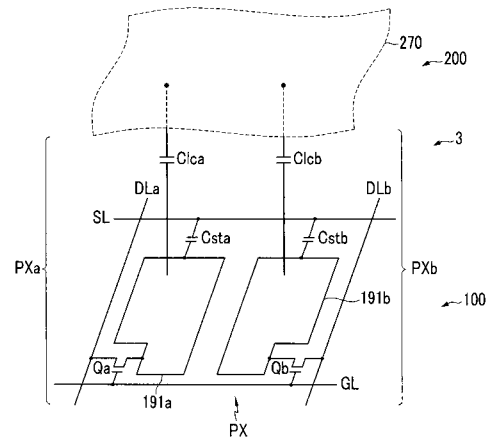
50

1 0 0	下部ディスプレイパネル	
1 1 0	絶縁基板	
1 2 1	ゲート線	
1 2 4 a、1 2 4 b	ゲート電極	
1 2 9	ゲート線の端部	
1 3 1、1 3 5	蓄積電極線	
1 3 8	外郭蓄積電極	
1 4 0	ゲート絶縁膜	
1 5 4 a、1 5 4 b	半導体	
1 6 3 b、1 6 5 b	オーミックコンタクト部	10
1 7 1 a、1 7 1 b	データ線	
1 7 3 a、1 7 3 b	ソース電極	
1 7 4	蓄積電極線接続部	
1 7 5 a、1 7 5 b	ドレイン電極	
1 8 0 p	下部保護膜	
1 8 0 q	上部保護膜	
1 8 3 a、1 8 3 b、1 8 5 a、1 8 5 b	コンタクトホール	
1 9 1	画素電極	
1 9 2	透明コネクタ	
2 0 0	上部ディスプレイパネル	20
2 2 0、2 2 1	遮光部	
2 3 0	カラーフィルタ	
2 7 0	共通電極	
3 0 0	液晶パネルアセンブリ	
3 1 0	封止剤	
3 6 3 M	メインスペーサ	
3 6 3 S	補助スペーサ	
4 0 0	ゲート駆動部	
4 1 0	データ信号線	
4 2 0	ゲート信号線	30

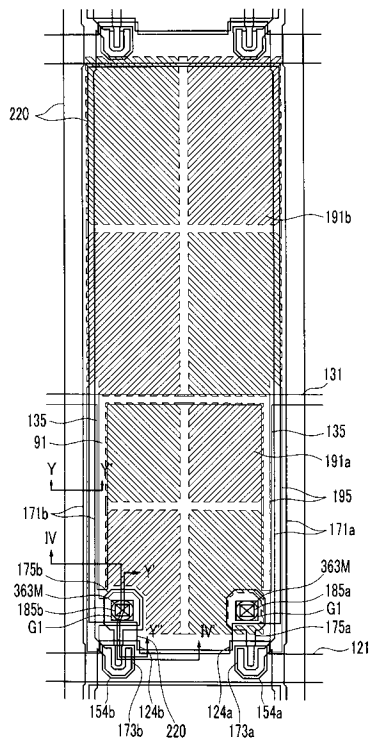
【図 1】



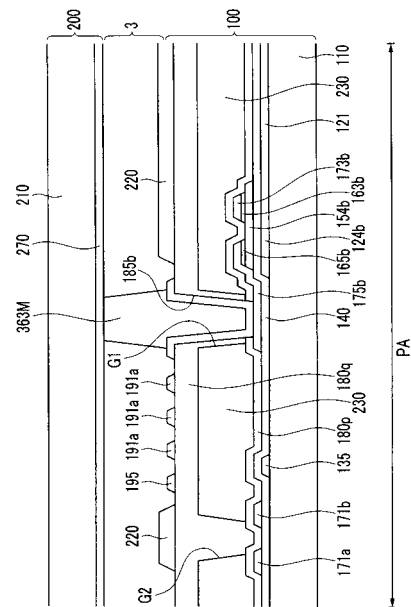
【図 2】



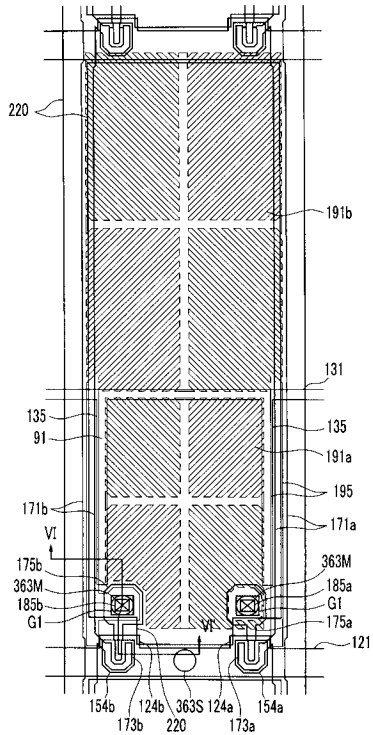
【図 3】



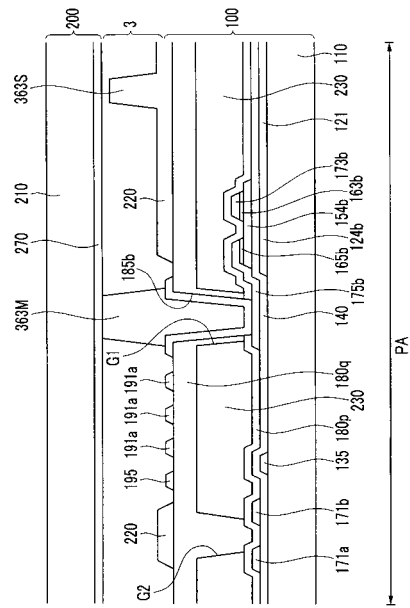
【図 4】



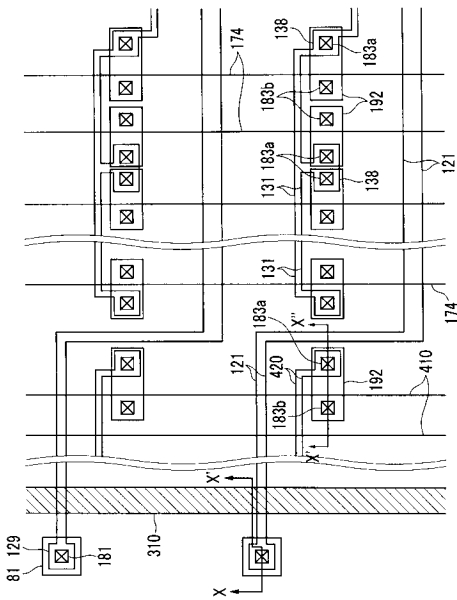
【図 5】



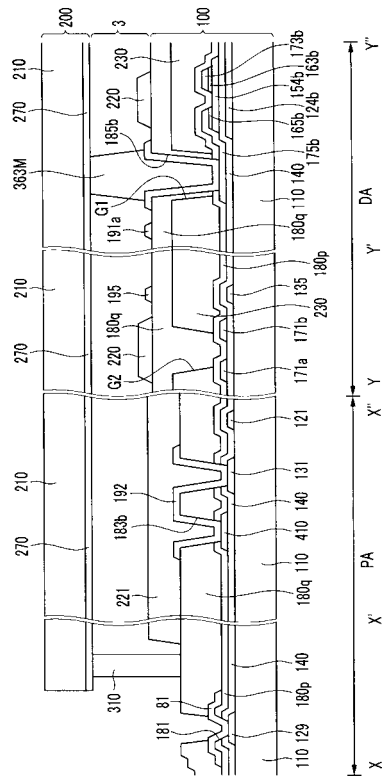
【図 6】



【图 7】



【图 8】



フロントページの続き

(72)発明者 許 撤

大韓民国 京畿道 龍仁市 水枝区 竹田洞 コッセマウル現代ホームタウン4次3団地 436
棟 2002号

(72)発明者 李 相 憲

大韓民国 京畿道 水原市 靈通区 靈通洞 チョンミョンマウル三星レミアンアパートメント
436棟 1204号

(72)発明者 金 官 秀

大韓民国 忠▲清▼南道 牙山市 湯井面 鳴岩2里 湯井三星トラパレス 102棟 1205
号

(72)発明者 李 宜 具

大韓民国 忠▲清▼南道 牙山市 湯井面 鳴岩1里 809番地 トラパレス 304棟 13
01号

Fターム(参考) 2H042 AA09 AA15 AA26

2H048 BA02 BB01 BB02 BB06 BB42

2H092 GA13 GA15 GA16 GA18 JA24 JA46 JB05 JB06 JB09 JB13

JB22 JB31 JB42 JB52 JB69 KB26 NA25 PA03 PA08 PA09

QA07

2H189 DA07 DA23 DA32 DA43 DA48 FA16 HA05

2H191 FA02Y FA16Y FB02 FC10 FD20 FD25 GA04 GA10 GA13 GA19

HA06 HA11 LA03

专利名称(译)	液晶显示器		
公开(公告)号	JP2011113085A	公开(公告)日	2011-06-09
申请号	JP2010173834	申请日	2010-08-02
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
[标]发明人	張善榮 許撤 李相憲 金官秀 李宜具		
发明人	張 善 榮 許 撤 李 相 憲 金 官 秀 李 宜 具		
IPC分类号	G02F1/1335 G02F1/1339 G02F1/1368 G02B5/00 G02B5/20		
CPC分类号	G02F1/13394 G02F1/133512 G02F1/136227 G02F2001/133388 G02F2001/13396 G02F2001/13398		
FI分类号	G02F1/1335 G02F1/1339.500 G02F1/1368 G02B5/00.B G02B5/20.101 G02F1/1335.500		
F-TERM分类号	2H042/AA09 2H042/AA15 2H042/AA26 2H048/BA02 2H048/BB01 2H048/BB02 2H048/BB06 2H048/BB42 2H092/GA13 2H092/GA15 2H092/GA16 2H092/GA18 2H092/JA24 2H092/JA46 2H092/JB05 2H092/JB06 2H092/JB09 2H092/JB13 2H092/JB22 2H092/JB31 2H092/JB42 2H092/JB52 2H092/JB69 2H092/KB26 2H092/NA25 2H092/PA03 2H092/PA08 2H092/PA09 2H092/QA07 2H189/DA07 2H189/DA23 2H189/DA32 2H189/DA43 2H189/DA48 2H189/FA16 2H189/HA05 2H191/FA02Y 2H191/FA16Y 2H191/FB02 2H191/FC10 2H191/FD20 2H191/FD25 2H191/GA04 2H191/GA10 2H191/GA13 2H191/GA19 2H191/HA06 2H191/HA11 2H191/LA03 2H148/BB02 2H148/BC09 2H148/BD11 2H148/BD15 2H148/BE35 2H148/BE39 2H148/BG02 2H148/BH01 2H192/AA24 2H192/BA25 2H192/BC24 2H192/BC34 2H192/CB05 2H192/DA13 2H192/EA07 2H192/EA13 2H192/EA17 2H192/EA32 2H192/EA42 2H192/EA67 2H192/FA35 2H192/GD23 2H192/JA13 2H291/FA02Y 2H291/FA16Y 2H291/FB02 2H291/FC10 2H291/FD20 2H291/FD25 2H291/GA04 2H291/GA10 2H291/GA13 2H291/GA19 2H291/HA06 2H291/HA11 2H291/LA03		
优先权	1020090113477 2009-11-23 KR		
其他公开文献	JP5717371B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种液晶显示器，其中与间隔物同时形成的非显示区域中的遮光罩令人满意地具有漏光拦截功能。解决方案：液晶显示器包括显示区域和非显示区域，第一基板和面向第一基板的第二基板，具有第一开口的有机层，设置在第一开口中并保持间隔的间隔。第一基板和第二基板以及设置在非显示区域中的第一遮光罩，其中间隔件和第一遮光罩包含相同的材料。

